

10/6/2008

**Refine Search****Search Results -**

Terms	Documents
L1 and (oxygen adj atoms)	11

**Database:**

- US Pre-Grant Publication Full-Text Database
- US Patents Full-Text Database
- US OCR Full-Text Database
- EPO Abstracts Database
- JPO Abstracts Database
- Derwent World Patents Index
- IBM Technical Disclosure Bulletins

**Search:**

L2	<input type="button" value="Refine Search"/>
----	--

**Search History**DATE: Sunday, March 07, 2004 [Printable Copy](#) [Create Case](#)

<u>Set</u>	<u>Name</u>	<u>Query</u>
side by side		

DB=USPT; PLUR=YES; OP=ADJ

L2 L1 and (oxygen adj atoms)

11 L2

L1 (silicon adj oxide) and (silicon adj nitride) and (antireflection near4  
film)

156 L1

<u>Hit Count</u>	<u>Set Name</u>
	result set

END OF SEARCH HISTORY

## Hit List

---

[Clear](#) [Generate Collection](#) [Print](#) [Fwd Refs](#) [Bkwd Refs](#)  
[Generate OACS](#)

---

### Search Results - Record(s) 1 through 10 of 11 returned.

---

1. Document ID: US 6607986 B2

L2: Entry 1 of 11

File: USPT

Aug 19, 2003

US-PAT-NO: 6607986

DOCUMENT-IDENTIFIER: US 6607986 B2

**\*\* See image for Certificate of Correction \*\***

TITLE: Dry etching method and semiconductor device manufacturing method

[Full](#) [Title](#) [Citation](#) [Front](#) [Review](#) [Classification](#) [Date](#) [Reference](#) [Image](#) [Claims](#) [KMC](#) [Draw](#) [D](#)

---

2. Document ID: US 6417083 B1

L2: Entry 2 of 11

File: USPT

Jul 9, 2002

US-PAT-NO: 6417083

DOCUMENT-IDENTIFIER: US 6417083 B1

TITLE: Methods for manufacturing semiconductor devices

[Full](#) [Title](#) [Citation](#) [Front](#) [Review](#) [Classification](#) [Date](#) [Reference](#) [Image](#) [Claims](#) [KMC](#) [Draw](#) [D](#)

---

3. Document ID: US 6350397 B1

L2: Entry 3 of 11

File: USPT

Feb 26, 2002

US-PAT-NO: 6350397

DOCUMENT-IDENTIFIER: US 6350397 B1

TITLE: Optical member with layer having a coating geometry and composition that enhance cleaning properties

[Full](#) [Title](#) [Citation](#) [Front](#) [Review](#) [Classification](#) [Date](#) [Reference](#) [Image](#) [Claims](#) [KMC](#) [Draw](#) [D](#)

---

4. Document ID: US 6297114 B1

L2: Entry 4 of 11

File: USPT

Oct 2, 2001

US-PAT-NO: 6297114

DOCUMENT-IDENTIFIER: US 6297114 B1

TITLE: Semiconductor device and process and apparatus of fabricating the same

[Full](#) | [Title](#) | [Citation](#) | [Front](#) | [Review](#) | [Classification](#) | [Date](#) | [Reference](#) | [Image](#) | [Claims](#) | [K/M/C](#) | [Drawn](#) | [D](#)

---

5. Document ID: US 6270948 B1

L2: Entry 5 of 11

File: USPT

Aug 7, 2001

US-PAT-NO: 6270948

DOCUMENT-IDENTIFIER: US 6270948 B1

\*\* See image for Certificate of Correction \*\*

TITLE: Method of forming pattern

[Full](#) | [Title](#) | [Citation](#) | [Front](#) | [Review](#) | [Classification](#) | [Date](#) | [Reference](#) | [Image](#) | [Claims](#) | [K/M/C](#) | [Drawn](#) | [D](#)

---

6. Document ID: US 5976684 A

L2: Entry 6 of 11

File: USPT

Nov 2, 1999

US-PAT-NO: 5976684

DOCUMENT-IDENTIFIER: US 5976684 A

TITLE: Organic substrate provided with a light absorptive antireflection film and process for its production

[Full](#) | [Title](#) | [Citation](#) | [Front](#) | [Review](#) | [Classification](#) | [Date](#) | [Reference](#) | [Image](#) | [Claims](#) | [K/M/C](#) | [Drawn](#) | [D](#)

---

7. Document ID: US 5897377 A

L2: Entry 7 of 11

File: USPT

Apr 27, 1999

US-PAT-NO: 5897377

DOCUMENT-IDENTIFIER: US 5897377 A

TITLE: Semiconductor device manufacturing method with use of gas including acyl-group-containing compound

[Full](#) | [Title](#) | [Citation](#) | [Front](#) | [Review](#) | [Classification](#) | [Date](#) | [Reference](#) | [Image](#) | [Claims](#) | [K/M/C](#) | [Drawn](#) | [D](#)

---

8. Document ID: US 5803975 A

L2: Entry 8 of 11

File: USPT

Sep 8, 1998

US-PAT-NO: 5803975

DOCUMENT-IDENTIFIER: US 5803975 A

\*\* See image for Certificate of Correction \*\*

TITLE: Microwave plasma processing apparatus and method therefor

[Full](#) | [Title](#) | [Citation](#) | [Front](#) | [Review](#) | [Classification](#) | [Date](#) | [Reference](#) | [Text](#) | [Image](#) | [Claims](#) | [KIN/C](#) | [Drawn](#) | [D](#)

9. Document ID: US 5730922 A

L2: Entry 9 of 11

File: USPT

Mar 24, 1998

US-PAT-NO: 5730922

DOCUMENT-IDENTIFIER: US 5730922 A

TITLE: Resin transfer molding process for composites

[Full](#) | [Title](#) | [Citation](#) | [Front](#) | [Review](#) | [Classification](#) | [Date](#) | [Reference](#) | [Text](#) | [Image](#) | [Claims](#) | [KIN/C](#) | [Drawn](#) | [D](#)

10. Document ID: US 5409777 A

L2: Entry 10 of 11

File: USPT

Apr 25, 1995

US-PAT-NO: 5409777

DOCUMENT-IDENTIFIER: US 5409777 A

**\*\* See image for Certificate of Correction \*\***

TITLE: Laminates of polymer shaving perfluorocyclobutane rings

[Full](#) | [Title](#) | [Citation](#) | [Front](#) | [Review](#) | [Classification](#) | [Date](#) | [Reference](#) | [Text](#) | [Image](#) | [Claims](#) | [KIN/C](#) | [Drawn](#) | [D](#)

[Clear](#) | [Generate Collection](#) | [Print](#) | [Fwd Refs](#) | [Bkwd Refs](#) | [Generate OACS](#)

Terms	Documents
L1 and (oxygen adj atoms)	11

Display Format:  [Change Format](#)

[Previous Page](#)

[Next Page](#)

[Go to Doc#](#)

## Hit List

---

---

### Search Results - Record(s) 11 through 11 of 11 returned.

---

11. Document ID: US 5246782 A

L2: Entry 11 of 11

File: USPT

Sep 21, 1993

US-PAT-NO: 5246782

DOCUMENT-IDENTIFIER: US 5246782 A

TITLE: Laminates of polymers having perfluorocyclobutane rings and polymers containing perfluorocyclobutane rings

---

Terms	Documents
L1 and (oxygen adj atoms)	11

---

Display Format:

[Previous Page](#)    [Next Page](#)    [Go to Doc#](#)